2023春半导体物理 关于强电离区的补充讨论

宋冰睿 王民泽

2023年4月23日

3-12 杂质半导体中的电离

● 若硅中施主杂质电离能 $\Delta E_D = 0.04 \ eV$,施主杂质浓度分别为 $10^{15} \ cm^{-3}$, $10^{18} \ cm^{-3}$ 。计算 ① 99% 电离; ② 90% 电离; ③ 50% 电离时温度各为多少?

对于 99% 和 90% 电离,可以认为此时位于强电离区 (P72),将 N_c <u>表达式</u>代入上题中的 D_- <u>表达式</u>,可计算得 (式 3 - 54, P72)

$$\left(\frac{\Delta E_D}{k_0}\right) \left(\frac{1}{T}\right) = \left(\frac{3}{2}\right) \ln T + \ln \left[\frac{D_-}{N_D} \cdot \frac{(2\pi k_0 m_n^*)^{3/2}}{h^3}\right]$$

① 99% 电离时, $D_-=1$ %,则有 $\begin{cases} N_D=10^{15}\ cm^{-3}\Rightarrow \frac{464.21}{T}=\frac{3}{2}\ln T-3.64 \Rightarrow T=127.72K\\ N_D=10^{18}\ cm^{-3}\Rightarrow \frac{464.21}{T}=\frac{3}{2}\ln T-10.55 \Rightarrow T=1411.70K \end{cases}$

② 90% 电离时, $D_-=10\%$,则有 $\begin{cases} N_D=10^{15}\ cm^{-3}\Rightarrow \frac{464}{T}=\frac{3}{2}\ln T-1.33\ \Rightarrow\ T=86.58K \\ N_D=10^{18}\ cm^{-3}\Rightarrow \frac{464}{T}=\frac{3}{2}\ln T-8.24\ \Rightarrow\ T=469.73K \end{cases}$

本题其实仍存在未解之处¹ ——第(1)问 $N_D = 10^{18}$ cm⁻³时, 按强电离区求得的 $T \sim 1400$ K, 是不是太高了? 此时, 根据 n_i 的表达式3-34, 并计及 $E_a(T)$ 随温度的变化(P24), 不难算得

$$\frac{n_i(1400)}{n_i(300)} \approx 1.456 \times 10^9 \tag{1}$$

结合表3-2给出的 $n_i(300) = 1.02 \times 10^{10} \mathrm{cm}^{-3}$,得到 $n_i(1400) \approx 1.485 \times 10^{19} \mathrm{cm}^{-3} > 10 N_D$. 因此本征激发已渐渐占据主导地位,**处于过渡区或本征激发区**,似不能直接套用强电离区的公式(因为对应公式是根据略去了本征空穴浓度的简化电中性条件3-47推导出的).

然而按照惯常思路,99%电离正处于"将要完全电离"的边缘. 此时杂质肯定几乎完全电离(因而排除低温弱电离区&中间电离区),但又没有"物理意义上的"全部电离(因而**排除(*)过渡区&本征激发区**),即只能位于强电离区.为何会出现这样的矛盾呢?

结合P71下方的叙述"**若**施主全部电离的大约标准是90%的施主杂质电离"容易想到: 为什么不是99%, 99.9%甚至100%呢? 倘若果真如此, 对应的*D*_即为1%, 0.1%和0%, 那么根据P71最后一式(其由式3-52改写而来), 将

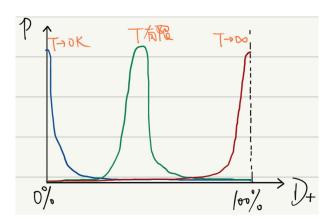
[□]感谢周星辰同学的提问.

直接导致求得的"杂质全部电离的浓度上限 N_D "越来越小, 直至 $\to 0$. 换句话说, 要想杂质真正完全电离, 除 $\ddagger N_D \to 0$.

因此只能认为,90%就是约定俗成的电离度上限,或说处于强电离区的电离度上限.一旦超过该电离度,就进入过渡区或本征激发区了.但该观点尚未得到物理意义上的诠释,即,为何升至本征激发占主导地位的温度时仍有杂质没有电离?

根据量子力学的概率诠释思想不难解释. 在原先考虑某一温度下的电离度时, 我们总认为它是可由温度唯一确定的值. 这是经典解释; 而根据概率幅观点, 即使温度保持不变, 在不同时刻对电离度作的"观测", 得到的结果也不一定相同. 测得的电离度可能按特定的概率分布在一定百分比内波动.

对照下图或许可以更清晰地理解这一思路. 在一般的量子力学语境下,"概率密度幅"产生离散的维度一般是实空间或动量空间,即波函数(的模方);而现在,我们不过是将图像上横轴的维度换成了有限区间(0%~100%)的电离度(不妨记为 $D_+=1-D_-$).



考虑高低温的两种极端情况.

- 0K时, 概率密度函数 $p(D_+, T=0)$ 成为原点处的Dirac函数——可严格认为此时电离度不可能取0%以外的其它值, 因为此时没有任何能量可以激发杂质使其电离.
- 高温时(例如上述的1400K), 对应的 D_+ 约为99%. 但99%并非与0%对称的"极端情况", 100%才是. 然而可以预见, 无论怎么升高温度, 100%的 D_+ 都是达不到的. 这可以用**化学反应平衡**的观点来理解. 不妨认为杂质(1)完全不电离(D_+ = 0%)和(2)完全电离(D_+ = 100%)是该反应的两种端点状态, 并认为初始时杂质或处于(1)状态, 或处于(2)状态. 则在温度一定的情况下, 无论(1)(2)何种状态, 最终达到的电离度("反应进程")是相同的, 且这个终态不可能是(1)(2)两者其一. 上面所说的 D_+ = 0%是由于0K本身即为理想情形, 不可能真实达到. 因此可以合理外推, 由于热力学温度没有上限(暂不考虑Planck温度), 完全电离的(2)状态也是达不到的. $p(D_+,T)$ 始终无法成为100%处的Dirac函数.

综上,第一页末尾(*)处的叙述是不严谨的. 我们只能认为此时就是过渡区或本征激发区,甚至即使进入本征激发区后的很高温度,杂质还是不能"物理意义上的"全部电离.

由该结论衍生出的问题非常明显——1400K的答案不准确. 为保险起见,使用原始的电中性条件3-42来求解,不过给出的温度数值不在正常预期. 对此,我们尚未找到很好的解决方法;如同学们就此问题有自己的思路和观点,欢迎联系我们讨论~